



POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

DYPLOM

UKOŃCZENIA STUDIÓW
PIERWSZEGO STOPNIA

WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani **Julia Katarzyna Grotek**

urodzona 11 lipca 2000 roku, Radom

ukończyła studia na poziomie pierwszego stopnia

w formie stacjonarnej

na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa

w specjalności —

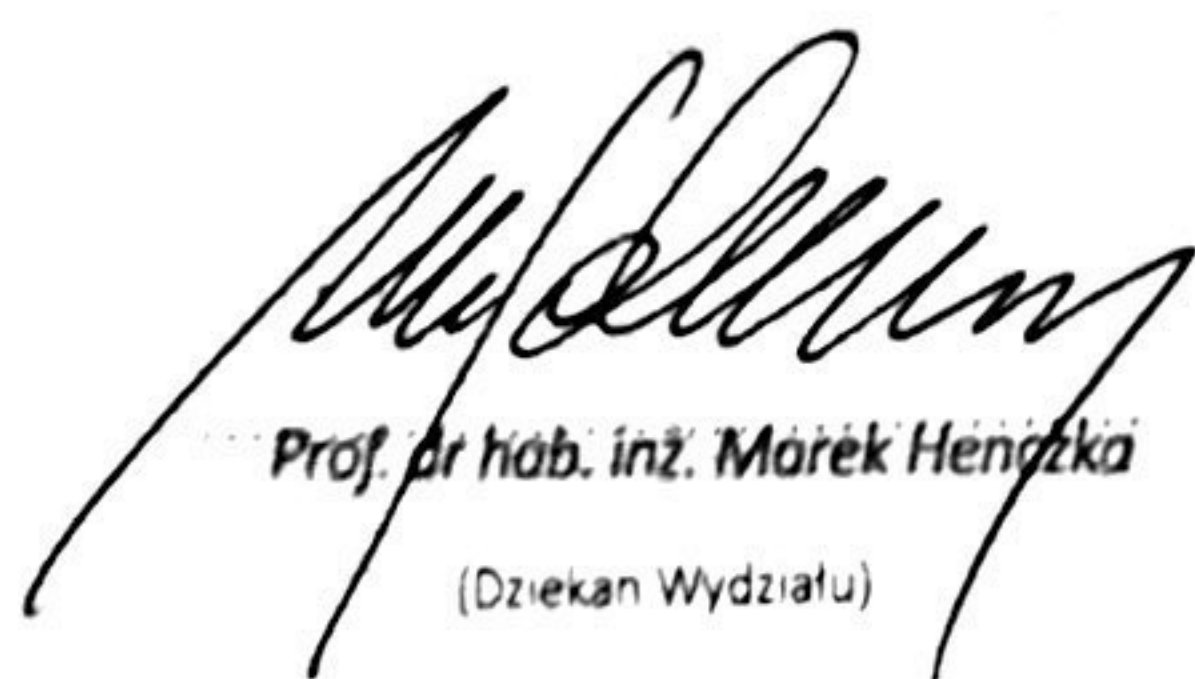
o profilu kształcenia ogólnoakademickim

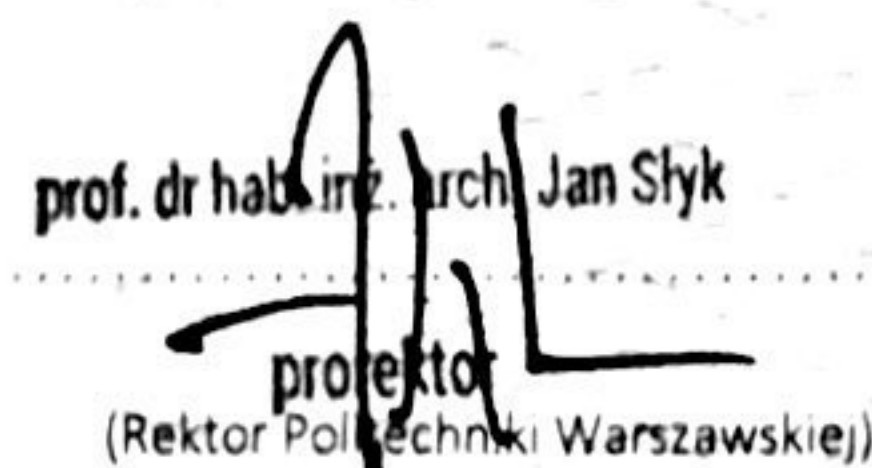
przyporządkowane dyscyplinie naukowej inżynieria chemiczna

z wynikiem dobrym

i uzyskała w dniu 10 lutego 2023 roku

tytuł zawodowy inżyniera


Prof. dr hab. inż. Marek Henzka
(Dziekan Wydziału)

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

prorektor
(Rektor Politechniki Warszawskiej)

Warszawa, dnia 3 marca 2023 roku



Kwalifikacja pełna na poziomie
szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji

AA 0046599

Nr dyplomu 117726